DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2003 EPO. All rts. reserv.

5328153

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 60237403 A2 851126 < No. of Patents: 002>

COLOR FILTER AND ITS MANUFACTURE (English)

Patent Assignee: TOPPAN PRINTING CO LTD; TOYO INK MFG CO

Author (Inventor): HOSHI HISAO; SUGIURA TAKEO; TANAKA TSUNEO;

SAWAMURA MASASHI

IPC: \*G02B-005/20; G02F-001/133 Derwent WPI Acc No: \*C 86-011686; JAPIO Reference No: \*100106P000021;

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 60237403 A2 851126 JP 8493679 A 840510 (BASIC)

JP 92003841 B4 920124 JP 8493679 A 840510

Priority Data (No,Kind,Date): JP 8493679 A 840510

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01758903 \*\*Image available\*\*

COLOR FILTER AND ITS MANUFACTURE

PUB. NO.:

**60-237403** [JP 60237403 A]

PUBLISHED:

November 26, 1985 (19851126)

INVENTOR(s): HOSHI HISAO

SUGIURA TAKEO

TANAKA TSUNEO

SAWAMURA MASASHI

APPLICANT(s): TOPPAN PRINTING CO LTD [000319] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

TOYO INK MFG CO LTD [352425] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

59-093679 [JP 8493679]

FILED:

May 10, 1984 (19840510)

**INTL CLASS:** 

[4] G02B-005/20; G02F-001/133

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 14.2

(ORGANIC CHEMISTRY -- High Polymer Molecular Compounds)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS); R044 (CHEMISTRY -- Photosensitive

Resins); R119 (CHEMISTRY -- Heat Resistant Resins)

JOURNAL:

obtained

Section: P, Section No. 449, Vol. 10, No. 106, Pg. 21, April

22, 1986 (19860422)

#### ABSTRACT

resistance and suitable for use in a liquid crystal display device by patternwise applying an organic pigment dispersed in a precursor of polyimide to a substrate, baking the resulting layer by heating, and repeating said stages so as to form patterns having separate colors. CONSTITUTION: A precursor of polyimide is mixed with an organic pigment such as "C.I. Pigment Yellow 20(R)" or "C.I. Pigment Blue 15(R)" and an auxiliary dispersant such as a compound represented by formula I or II to prepare a colored composition. This composition is applied to a transparent substrate 3 and dried to form a colored filter layer 13. A photoresist 14 is applied to the layer 13, exposed through a mask, and developed to form a relief of the photoresist 14. The filter layer 13 is etched through the relief as a mask, and after removing the photoresist 14, the etched layer 13 is baked by heating at 200-300c. Said stages are repeated so as to form patterns having separate colors. Thus, the desired color filter 4 is

PURPOSE: To obtain a color filter having superior transparency and light

# ② 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 237403

@Int Cl.4

識別記号

**庁内整理番号** 

砂公開 昭和60年(1985)11月26日

G 02 B 5/20 G 02 F 1/133  $\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 6 \end{array}$ 

7529-2H A-8205-2H

審査請求 未請求 発明の数 2 (全8頁)

図発明の名称

②発

カラーフィルターおよびその製造方法

②特 願 昭59-93679

夫

雄

正 志

②出 願 昭59(1984)5月10日

⑫発 明 久 者 星 ⑫発 明 者 杉 浦 猛 明 田 中 @発 老

東京都台東区台東1丁目5番1号 東京都台東区台東1丁目5番1号 東京都中央区京橋2丁目3番13号

凸版印刷株式会社内 凸版印刷株式会社内 東洋インキ製造株式会

明 者 田 中 恒 雄

東京都中央区京橋2丁目3番13号

東洋インキ製造株式会

社内

社内

⑪出 願 人 凸版印刷株式会社 ⑪出 願 人 東洋インキ製造株式会

東京都台東区台東1丁目5番1号東京都中央区京橋2丁目3番13号

社

明 細 ・ 豊

## 1. 発明の名称

カラーフィルターおよびその製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

(1) 基体上に、ポリイミド樹脂、有機 額料および 分散助剤を主成分とする着色フィルター層を、任 意の色数で所望のパターン状に各色別に設けたこ とを特徴とするカラーフィルター。

(2)分散助剤が有機色素の誘導体である特許請求の範囲第1項記載のカラーフィルター。

(3) 遮光層が、 着 色 フィルター層の間に介在する特許請求の範囲第 1 項記載のカラーフィルター。
(4) 基体上に、ポリイミド前駆体、有機 額料および分散助剤を主成分とする 着色組成物を各色別に順次所望のバターン状に繰返し施し、 200~300 での温度にて加熱焼成して着色フィルター層としてなることを特徴とするカラーフィルターの製造方法。

(5) 分散助剤が有機色紫の誘導体である特許請求

の範囲第4項記載のカラーフィルターの製造方法。 (6) 遮光層を着色 フィルター層の間に介在させ

る特許請求の範囲第4項記載のカラーフィルターの製造方法。

## 3. 発明の詳細な説明

本発明はカラー液晶表示装置の液晶セル内に設けると好適なカラーフィルターに係わり、 更に詳細には T・N(ツィステッド・ネマチック)型液晶、 あるいは G・H(ゲスト・ホスト)型液晶をもちいたフルカラー液晶表示装置に適する色分解用カラーフィルター及びその製造方法に関する。

カラー液晶表示装置は陰極線管(CRT)カララスを置に比較して、薄型軽量であり、色のかいまでに改良され、かつスプレレスを配列することにより大型ディススプレレスを配列することにより大型ディススでの展開が可能であり、既に実用の設階に不可能であり、既に実用の液晶表で、配としては、カラーフィルターを設け、液晶の内部又は外部にカラーフィルターを設け、液晶

を光学的シャッターとして利用した方式がある。 ここで使用されるカラーフィルターは、特にセル 内部に設けられる場合、透明性、耐光性、耐熱性、 耐薬品性の極めて秀れた特性が要求される。例え は、液晶セル製造プロセス中、洗浄工程から耐薬 品性が、配向膜形成工程、透明導電膜形成工程、 シール材接着工程等から200℃ないし300℃。 の耐熱性が求められる。しかし、現在実用化して いる染料染着型のポリペプチドをフィルター層に 用いる有機フィルターでは、耐熱性として200℃ が限界であり、また耐薬品性も劣り、上記目的の フィルターとして実用化するには問題がある。ま た無機干渉フィルターは透明性、耐久性とも満足 できるが液晶セルのような大面積(例えば数十平 方センチメートルないし数百平方センチメートル) のものでは、均一な薄膜形成技術及びバターン化 技術に難点があり、又視角差による分光透過率の 変動等があって実用に至っていない。

本発明は以上の状況にかんがみ、高品位、低コ ストのカラーフィルターを開発すべく鋭意研究を 重ねた結果、実現したものであり、透明性、耐光性、耐寒品性の極めて秀れたカラーフィルター及びその製造方法を提供するものである。

次に本発明になるカラーフィルターについて図 を参照しながら説明する。第1図は、カラーフィ ルターを使用した液晶表示装置の一例を示す。光 源(1)として螢光燈等を発した白色光は偏光子(2)、 透明基板(3)を通してカラーフィルター(4)で三原色 に分解される。液晶(7)は射止材(9)、配向膜(6)及び 配向膜(8)に接して封入され、透明基板(11)に支持 された画業電極(10)及び、カラーフィルター(4)に 支持された透明電極(5)間に印加された電気信号に 応じて、偏光子(2)液晶(7)及び検光子(12)の作用に より光学的シャッターとして動作し、三原色光は 情報化される。カラーフィルター(4)の各色の大き さは画素電極(10)と同一であり、大型ディスプレ ーの場合は数ミリメートル角、ハンディー型ディ スプレーの場合は数十ミクロンないし数百ミクロ ン角であり、カラーフィルター(4)は微細加工の可 能な業材から模成されなければならない。

本発明になるカラーフィルターの構成について 以下説明する。第1回に示すように透明基板(3)と して例えばガラス基板、透明樹脂板、透明樹脂フ ィルム等が適用でき、カラーフィルター(4)は通常 該透明基板(3)上に位置し、更に該カラーフィルタ -(4)上に透明電極(5)が設けられる。又場合によっ ては該透明基板(3)上に透明電極(5)が位置し、更に その上にカラーフィルター(4)が設けられることも ある。カラーフィルター(4)は第1 図で示されたよ うに例えば赤色フィルター層(R)、緑色フィルター 届G)、青色フィルター層(B)から成る。場合によっ! ては黒色もしくは不透明の遮光層や無着色層が、 上記(R)、(G)、(B)の間に介在して設けられることも ある。赤色フィルター層側はポリイミド樹脂、赤 色顔料、分散助剤を主成分として構成される。以 下同様に緑色フィルター層GI、青色フィルター層 (B) もポリイミド樹脂・顔料・分散助剤より成る。 ポリイミド樹脂の役割は透明基板(3)上に各色顔料 を固定せしめ、又必要に応じ任意形状のパターン 化を可能ならしめ、更に、カラーフィルター(4)上

に透明電極(5)を形成する場合の基材となる。各色 の顔料は、白色光を色分解する役割を担い、透明 性・耐光性・耐熱性が秀れていなければならない。 該顔料の一次粒子径は 0.3 以下、好ましくは0.1 »以下であって可視光の放長に対して十分小さく する。さらに言えば透明性の秀れた顔料として有 機頗料が弱ましい。分散助剤は、顔料の凝集を防 ぎ、ポリイミド樹脂中に該顔料を均一に分散させ るために添加される。当然該分散助剤も又耐熱性 を有し、カラーフィルター(4)の賭特性を阻害して はならない。この目的に合致する分散助剤として、 顔料または染料である有機色素の誘導体が極めて 有効であることが判明した。例えば顔料に対し該 分散助剤を10重畳%添加したときの透過率の効 果を第2図に示す。第2図(A)は1.1mm 厚のガラ ス基板の分光透過率、(B)は該ガラス基板上に設け られたポリイミド樹脂皮膜(2.0 \* 厚)の分光透 過率、Cは分散助剤を添加しない場合の赤色フィ ルター層の分光透過率、DIは分散助剤を添加した 場合の赤色フィルター圏の分光透過率であって〇

## 特開昭 60-237403(3)

(D)とも上記ガラス基板上に設けられている。明らかに該誘導体である分散助剤を添加した場合は600 nm 以上の分光透過率が高く、又ポリイミト樹脂皮膜の透過率に近ずく。分散助剤としては、勿論、該類料の誘導体に限定する必要はなく、関イオン活性剤、陰イオン活性剤、非イオン活性剤等も適用できる。

ボリイミト樹脂に対する顔料の重量比は、通常
0.25ないし3の範囲が好ましい。顔料のい。顔料のいっの特性の比がであるとフィルターとしての特性は同厚を表現を得るためには、膜厚を大きないのでは、腹膜を移動があり、顔料の分散性がよび後、動剤の強性をより、質があると、顔料に対する分散助剤の重量には0.01ないし0.2が好ましい。上記の値に限定する必要はない。上記の合によるカラーフィルターの膜厚は0.75×ないし3.0×であった。

次に本発明に使用可能な顔料として、透明性が 高くしかも耐熱性・耐光性および耐薬品性の優れ

活性剤等の界面活性剤もしくは有機色素誘導体が。 芽げられる。好ましくは有機色素誘導体がよい。 有機色素誘導体とは有機類又は染料の誘導キナ カリドン系、アントラキノン系、ペリレンン系、・ナ クリドン系、チオインシゴ系、シオキサジントリノン系、・ナ ストランス系、・カリンス系、・イ ストランス系、・カリンス系、・イ カリアン系、・カーンの有機色素とは、・水 を有する化合物である。 置換基とは、・水 カルボキシル基、スルホン酸基、カルボンである。 を等や下配一般式によってなされる置換表。

-CH<sub>2</sub> -X-A ( X; 酸素又はイオウ原子、 A; ナリール基)

-CH<sub>2</sub>OXN
-CH<sub>2</sub>OXN
R<sub>2</sub>
-CH<sub>2</sub>OXN
R<sub>2</sub>
-CH<sub>2</sub>OXN
-CH<sub></sub>

た材料を下記に挙げる。材料はいずれもカラーインディクス.( C. I. ) ナンパーにて示す。.

C. I. 黄色颜料 20、24、86、93、109、110、117、125、137、138、147、148、153、154、166、168

C. I. オレンヂ顔料 36、43、51、55、59、61

C. I. 赤色顔 料 9、97、122、123、149、168、177、 180、192、215、216、又は 217、 220、223、224、226、227、228、240

C.I.バイオレット顔料 19:23, 29, 30, 37, 40, 50

C. J. 青色顔料 15、15:6、22、60、64

C. I. 緑色颜料 7、36、

C. I. プラウン顔料 23、25、26

C. I. 黑色颜料 7

次に本発明に使用可能な分散助剤として、例えば陽イオン活性剤、陰イオン活性剤、非イオン素は

 $-CHzN < \frac{R}{R}$ 

( R1,水素原子、アルキル基また はアリール基、 R2, アルキル基 またはアリール基、あるいはR1 と R2 とで少なくとも窒素原子 を含む複素環)

-CH2NH-

 $-SO_2N-A-N < \frac{R_2}{R_1}$ 

Ri; 水素原子、アルキル基

A; アルキレン基

R2; アルキル基、アルコキシアル キル基またはシクロアルキル基

Rs; 水衆原子、アルキル基ま たはシクロアルキル基あ るいは R2 と Rs とで少な くとも窒素原子を含む複 素環

なお、有機頗料と、前記誘導体の母体有機色素 とは通常色相の関係から同一のものが組合せられ るが、必ずしも一致している必要はない。

## 特別昭60-237403(4)

第3回は本発明になるカラーフィルターの分光 透過率を実験で示す。同じく破験は耐光性を示す 分光透過率であって、キセノンランプ 43000ルッ クス 260時間の曝露後の結果であり、優れた耐光 性を有することがわかる。本発明になるカラーフィルターを 60 °C 3% NaOH 溶液に 30分浸漬後、 外観上及び分光特性のいずれも変化しなかった。

尚本発明になるカラーフィルターは、機像管用カラーストライプフィルターとして、又固体撮像 案子用のカラーフィルターとしても十分使用できるものである。

次に本発明になるカラーフィルターの製造方法になるカラーフィルターの製造方法になって図を参照しながら説明取体の縮合反応によって得られる。現在、商品化では、であって、例えばテトラカルボン酸2無水物等と方のによって、例えばテトラカルボン酸2無水物等と方のによって、であって、例えばテトラカルボン酸2無水物等と方のによって、できた変換で製造する。

本発明になるカラーフィルターの製造方法は(1)該 ポリイミド前駆体に顔料及び分散助剤を添加して、 三本ロール等の攪拌機で十分混練し各色着色ワニ スを作る工程、(2) 該着色 ワニスを透明基板に塗布 後パターン化、又はパターン状に塗布して加熱縮 合し、ポリイミド樹脂、顔料及び分散助剤から成 る着色フィルター層を形成し、必要に応じて更に 上記工程を繰り返して2色以上の色相の組合せに なるカラーフィルターを形成する工程から成る。 ここでポリイミド前駆体は顔料の分散媒であり、 分散助剤はポリイミド前駆体中に顔料を均一に分 散させるための助剤である。該顔料及び分散助剤 をポリイミド前駆体に添加し三本ロール等で十分 混練して各色着色ワニスを製造する。次に透明基 板(3)上に該着色ワニス例えば赤色ワニスをスピン ナー、ロールコーター等で塗布する。次に250 ℃以下の範囲で溶剤を除き該着色ワニスの乾燥皮 膜即ち着色フィルター層(13)を形成する。

さらにこの上にホトレシスト (14) を塗布し乾燥する。ホトレシストとしてはポシ型及びネガ型の

いずれでもよい。(第4図(A)参照)。次に現像に 水銀燈等をもちいて、マスク露光し、更に現像し では、カーフ像をマスクにしてアルカリ帝液、なる いはヒドラシンヒドラート溶液等である。エッチングはヒドラシンヒドラート溶液等である。 ター層 (13) をエッチング以外にドライエッチング以外にドラックにしてアルカリのでは、カーには、カーボッチング以外にドライエッチング以外にドライエット しては、カース・(第4図(A)参照)。次にでする。 レジスト (14) を 31 膜し 2 5 0 でない 1 3 0 0 でで 加熱してポリイミド前駆体を完全にイミド化色、 対上の工程を繰り返し、他の色相(例えば緑成成 す色)の着色フィルター層を順次繰り返し形成 で、カラーフィルター(4)を形成することができる。 (第4図(C)参照)

感光性ポリイミト前駆体をもちいて上記同様に 着色ワニスを製造することができる。この場合の 作業は全て安全光下で行う。感光性着色ワニス例 えば赤色ワニスを透明基板上に塗布後、ブリペー フしてから所定のパターンを露光し現像する。有 概類料が分散している潜色ワニス皮膜は、感能光 の透過率を極端に低下させるので露光量としては 顔料の添加されていない場合に対して数倍ないし 数十倍を必要とする。露光終了後現像して該着色 ワニス皮膜のレリーフパターンを形成し、200℃ ないし300℃に加熱して感光性ポリイミド前駆体 をイミド化する。以降緑色ワニス、青色ワニスに ついて同様の工程をくり返して第4図(C)に示すカ ラーフィルターを製造する。

本発明に供されるポリイミド前駆体の一例を述べると、デュポン社製 " パイラリン " " P I シリーズ"、東レ株式会社製 " セミコファイン" " S P シリーズ " および " ホトニース " 、日立 化成株式会社製 " P I Q シリーズ " および " P I X シリーズ " 、個越化学株式会社製 " T V E 5 0 5 1 " 等が挙げられる。ポリイミド前駆体は 4 0 0 mm から4 5 0 mm にかけて 光吸収するものが多いが、 青色フィルター用ポリイミド前駆体としては、 " P I ー 2 5 4 5 "、 " P I ー 2 5 6 6 " ( デュポン社製 )、 " S P ー 9 1 0 " (東レ株式会社製)等が

良好であった。

またカラーフィルターの製造方法として、ホトレンスト等を使用せずに、平版オフセット、凹版オフセット、凸版オフセット、更にスクリーン印刷等の印刷手段により透明基板(3)上に直接パタン状に施し、しかる後200~300℃で加熱焼成してカラーフィルターとすることもできる。

なお、カラーフィルターの構造として第5回に示すように、各色の着色フィルター層。これの遺光層 (15) を介在させることもある。ような場色、遮光層 (15) としてカーボンブラック 5 ない 場色 類料を含む着色組成物を先言したようない。 選手 2 が 3 と同様に耐熱性 層の中に 果色 5 なから、ボリイミドの如き 耐熱性 関係の中に 果色 顔料を 3 ないの他、金属もしくは金属化合物の手段で形成する。 せてる物質や進光物質を蒸着等の手段で形成する。ともあげられる。

以下に実施例に基いて本発明を詳述する。

〔寒施例1〕。

東レ株式会社製をミコファイン SP-910<sup>\*</sup>90.1 gに対し顔料及び分散剤をそれぞれ各 9.0 g、0.9 g 添加して二本ロールで十分混練して赤・緑・青色 ワニスを作った。以下に顔料及び分散剤を示す。 (赤色フィルタ用)

#### ① 顔 料

リオトゲンレッド G D (東洋インキ製造 (株) 製C. I. ピグメントレッド I 6 8 ) 6.75 g とリオノーゲンオレンジ R (東洋インキ製造 (株) 製C. I. ピグメントオレンジ 3 6 ) 2.25 g との混合物

#### ②分散助剂

下記構造式の化合物



(緑色フィルター用)

#### (1) 顔料

リオノールグリーン2YS(東洋インキ製造(株)

製 C. I. ピグメントグリーン 3 6 ) 6.7 5 g と リオノーゲンエロー 3 G (東洋インキ製造 (株) 製 C. I. ピグメントエロー 1 5 4 ) 2.2 5 g との 混合物

#### ②分散助剂

下記の銅フタロシアニン誘導体 CuPC --(SO2N(C18 H57)<sub>2</sub>)<sub>2</sub>

(青色フィルター用)

## ① 頗料

リオノールフルー E S (東洋インキ製造 (株) 製 C. I. ピグメントフルー 1 5 : 6 ) 7.2 g と リオノーゲンバイオレット R L (東洋インキ製造 (株) C. I. ピグメントバイオレット 2 3 )1.8 g との混合物

## ②分散助剂

下記の銅フタロシアニン誘導体

CuPC -(SO2NH(CH2), HN-Q)

次に赤色ワニス10gに対し Nーメチルー2 ピロリトン (以下 N M P と記す)を2g添加して、十分攪拌 し11mm 厚ガラス基板上にスピンナ1250 rpm 60秒間の回転塗布し、60℃15分間の乾燥後130℃60分間プリペーフして赤色皮膜を形成した。次に該赤色皮膜上にポジ型ホトレジスト東京応化製 \*OFPR-I" 25cpを2000гpmでスピンナーコートレ、80℃30分間のブリペーフ後超高圧水銀燈でパターン露光しノンメタル現像液で現像し、更に該ノンメタル現像液で "OFPRーI"の現像部に露出している該赤色皮膜をエッチング除去した。

その後キンレン及び酢酸Nフチルの1対2混合溶液で OFPR-II を剝膜し、230℃30分間加熱焼成して赤色フィルターを形成した。次に緑色ワニス10gに対しNMPを4g添加し混合・攪拌して、該赤色フィルター上に1500грm60秒間回転塗布し、以下赤色ワニスの場合と同様な処理をして、赤色フィルターに接して緑色フィルターを形成した。

次に、青色ウニス10gに対しNMP25gを 添加し混合攪拌後上記赤色及び緑色フィルター上 に1500 r p.m 6 0 秒間回転逸布した。以降赤色ワ

### 特開昭60-237403(6)

ニスと同様に処理して、青色フィルターを形成した。以上の全工程終了後250℃で30分間更に300℃30分間の加熱焼成してカラーフィルターを製造した。

#### 〔実施例2〕

東レ株式会社製感光性ポリイミドコースの 別 1 に示す音色の の 1 度の の 1 に示す音色の の 2 度の の 2 度の の 3 度の の 3 度の の 3 度の の 4 度の の 5 度の の 6 の 4 に の 6 の 4 に の 6 の 5 に の 7 に の 8 に アルコールでリンス後スピンドライヤーで乾燥した。 その後 1 5 0 ℃ 1 5 分間 2 0 0 ℃ 3 0 分間、3 0 0 ℃ 2 0 分間の加熱焼成して赤・緑・青色からなるカラーフィルターを製造した。

#### 〔寒施例3〕

東レ株式会社製 \*セミコファイン SP-780\*120gに対し赤色顔料9g及び分散剤0.9g、日立化成株式会社製 \*PIQ\*120gに対し緑色ラリン・PI-2566\*100gに対し青色顔料9g及び分散剤0.9g、デュポン社製 \*パパセ製 \*パパロリン・PI-2566\*100gに対し青色顔料9g及び分散剤0.9g、を混練して、各色質色ワニスを作った。ここでもちいた各色顔料及び分散剤の9g、を混練して、各色が分散剤が表現して、各色質が表現にデュポンとでもちいた各色類科及び分散がデュポンと表現の1に示す。1.1 mm 厚ガラス基板にデュル社製カップリング剤 \*VM-651\*の0.05% 液に対し、可能塗布し、引き続いて青色ワニス10gに対し3gのNMPを添加混合した音がを1200rpmで60秒間回転塗布し60で15分の乾燥後更に200でで30分間加熱した。その後該青色ワニスの乾燥皮膜上にITO膜と

オガレシスト JSR-CBR-M901 (日本合成ゴ ム株式会社製)を2000 rpm でスピンコートし 80℃30分間のブリベーク後ペターン露光し現 像した。次に <sup>1</sup>JSR-CBR-M901 の現像部 に鰈 出しているITO膜を15%塩酸溶液でエッチン グレ、更にヒドラジンヒドラート密液で青色ワニ ス皮膜をエッチングした。緑色ワニス10gに対 しNMP2gを添加して混合攪拌し上記青色ヮニス 皮膜上に 1500 rpm 60 秒間のスピンコートをし た。以降青色ワニスと同様の処理をして、青色ワ ニス皮膜に接して緑色ワニス皮膜を形成した。更 に赤色ワニス10gに対しNMP4gを添加し混 合攪拌した後青色ワニス皮膜及び緑色ワニス皮膜 の形成された基板上に1000 rpm で60 秒間の スピンナーコートをした。以降青色ワニスと同様 の処理をほどこし、三色カラーフィルターを形成 し、 「JSRストリッパー S300 (日本合成ゴム 株 式 会社製)をもちいてネガレジストを剝膜して、 300℃30 分の焼成後全面に再度「TO膜を形成 し、カラーフィルターとITO一体型のカラーフ

ィルターを形成した。

以上実施例(1)、(2)、(3)のいずれも着色ワニスは 1・ポアサイズのテフロン製フィルターでロ過した。

本発明になるカラーフィルター及びその製造方法は従来からある染料染着型カラーフィルターに 比較して耐熱性・耐光性・耐薬品性が秀れ工業生 産上の質献ははかりしれないと考える。

## **全図面の簡単な説明**

第1図は、カラーフィルター方式によるフルカラー 液晶表示装置の一例を示すかラーフィルターの分光透過率グラフ図であり、第3図は、本発明のカラーフィルターの耐光性を示す分光透過率グラフ図であり、第4図は、本発明になるカラーフィルターの製造方法の一例を工程順に示す説明図であり、第5図は、本発明の他の実施例を示す説明図である。

(1) - 光源

(2) - 偏光子

(3)(11) - 透明基板

(4) カラーフィルター

(5) 一透明電極

(6)(8) - 配向膜

(7) … 液晶

(9) 一對止材

(10) 一画素電

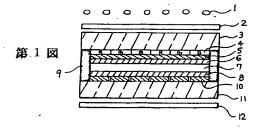
(12) " 検光子

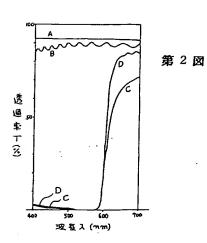
(13) … 寮色 フィルター層

(14) -ホトレジスト

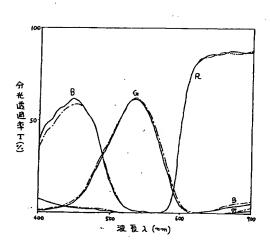
(15) 一 遮光層

手許 出 頭 人 凸 版 印 刷 株 式 会 社 代表者 鈴 木 和 夫 (外1名)

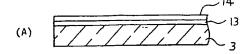


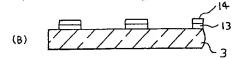


第3図



## 第 4 図







# 第 5 図

